1. 支援利用負担金

機器利用料(消費稅込み、ARIM 微細加工部門、ARIM 物質合成部門)

※1 ()括弧内料金はデータ提供する場合の料金

※2 N71~N75 は付帯装置の為、データ提供する場合の料金はございません。			成果非公開		成果公開		
			大学·公的 研究機関	民間企業等	大学·公的 研究機関	民間企業等	備考
装	ARIM		円/15分	円/15分	円/15分	円/15分	
置番号	装置番 号	装置名	※ 1	※ 1	※ 1	※ 1	
F11	F11 0S-101	高精細集束イオンビーム 装置(NanoFab)	18, 000	27, 000	6, 000	9, 000	
1,11	05 101		(15, 000)	(22, 500)	(5, 000)	(7,500)	
I21	I21 OS-114	RF スパッタ成膜装置(金	7, 500	11, 250	2, 500	3, 750	Au, Pt は 別途請求
121	00 111	属成膜用)	(6, 225)	(9, 340)	(2,075)	(3, 115)	
I22	0S-115	RF スパッタ成膜装置(絶	6, 900	10, 350	2, 300	3, 450	Au, Pt は
122	05 110	縁体成膜用)	(5,775)	(8, 665)	(1, 925)	(2, 890)	別途請求
I23	0S-110	リアクティブイオンエッ チング装置(10NR)	7, 500	11, 250	2, 500	3, 750	
120	05 110		(6, 225)	(9, 340)	(2,075)	(3, 115)	
I24	0S-109	深掘りエッチング装置 (400iPB)	11, 250	16, 875	3, 750	5, 625	
124	05 105		(9, 375)	(14, 065)	(3, 125)	(4, 690)	
195	0S-103	超高精細電子ビームリソ グラフィー装置 (125keV EBL)	13, 500	20, 250	4, 500	6, 750	
I25 0S-10	05-105		(11, 250)	(16, 875)	(3,750)	(5,625)	
NO 1	00 100	SEM 付集束イオンビーム 装置 (Nvision)	90,000	13, 500	3,000	4, 500	
N01	0S-102		(7,500)	(11, 250)	(2,500)	(3,750)	
MOO	00 111	リアクティブイオンエッ チング装置 (10NOU)	4, 500	6, 750	1,500	2, 250	
N02	0S-111		(3,750)	(5,625)	(1, 250)	(1,875)	
N03	OC 112	夕二 DC /DC > 10 A 社界	9,000	13, 500	3, 000	4, 500	Au, Pt は
NU3	0S-113	多元 DC/RF スパッタ装置 	(7,500)	(11, 250)	(2,500)	(3,750)	別途請求
		誘導結合型 RF プラズマ支	4, 200	6, 300	1, 400	2, 100	Au, Pt は
N04	0S-116	援スパッタ装置(ICP-RFスパッタ装置)	(3, 525)	(5, 290)	(1, 175)	(1, 765)	別途請求
		S-117 EB 蒸着装置	4, 500	6, 750	1,500	2, 250	Au, Pt は
N05	08-117		(3, 750)	(5,625)	(1, 250)	(1, 875)	別途請求
N10.7	00.100	接触式膜厚測定器	4, 350	6, 525	1, 450	2, 175	
N07	0S-126		(3, 600)	(5, 400)	(1, 200)	(1,800)	
N08	0S-107	マスクアライナー	4, 200	6, 300	1, 400	2, 100	
			(3, 525)	(5, 290)	(1, 175)	(1,765)	
NOO	0S-105	高速大面積電子ビームリ ソグラフィー装置 (50keV EBL)	13, 500	20, 250	4, 500	6, 750	
N09			(11, 250)	(16, 875)	(3, 750)	(5,625)	
MILO	00 104	自動搬送電子ビーム描画 装置(150kV BODEN)	15, 000	22, 500	5, 000	7, 500	
N10	0S-104		(12, 525)	(18, 790)	(4, 175)	(6, 265)	

※2 N71~N75 は付帯装置の為、データ提供する場合の料金はございません。			成果非公開		成果公開		
			大学・公的 研究機関	民間企業等	大学·公的 研究機関	民間企業等	備考
装置番号	ARIM 装置番 号	装置名	円/15分 ※1	円/15分 ※1	円/15分 ※1	円/15分 ※1	
N31	0S-127	レーザーラマン顕微鏡	2, 100 (1, 725)	3, 150 (2, 590)	700 (575)	1, 050 (865)	
N32	0S-125	走査型プローブ顕微鏡	2, 175 (1, 800)	3, 265 (2, 700)	725 (600)	1, 090 (900)	
N33	0S-128	物理特性測定装置 (PPMS)	6, 150 (5, 100)	9, 225 (7, 650)	2, 050 (1, 700)	3, 075 (2, 550)	
N62	0S-119	自動制御型パルスレーザ 一蒸着ナノマテリアル合 成装置	9, 000 (7, 500)	13, 500 (11, 250)	3, 000 (2, 500)	4, 500 (3, 750)	
S01	0S-108	ナノインプリント装置	5, 850 (4, 875)	8, 775 (7, 315)	1, 950 (1, 625)	2, 925 (2, 440)	
S32	0S-120	薄膜 X 線回折装置	3, 750 (3, 150)	5, 625 (4, 725)	1, 250 (1, 050)	1, 875 (1, 575)	
S35	0S-123	ナノ粒子解析装置(ゼーターサイザー)	3, 000 (2, 475)	4, 500 (3, 715)	1, 000 (825)	1, 500 (1, 240)	
N71		タングステンコーター	415	620	140	210	※ 2
N72		プラズマクリーナー	415	620	140	210	※ 2
N73		スピンコーター	415	620	140	210	※ 2
N74		UV オゾンクリーナー	415	620	140	210	※ 2
N75		ワイヤーボンダー	415	620	140	210	※ 2

- ・利用時間とは装置予約時間(使用の有無は問わない)を指し、予約時間前後に延長利用した場合はその時間も含む(ただし予約無しで利用できる装置(N07、N71~N75)は、実使用時間を利用時間とする)
- ・上記は15分あたりの単価であり、これに利用時間を乗じた額を機器利用料とする。
- ・装置予約の取り消しは予約日開始時間の24時間前に締め切り、それ以降の取り消しについては当該予約の100%に相当する額を徴収する。
- ・一予約当たりで15分未満の端数は切り上げ、15分として算出する。

但し、1課題毎の装置利用料の上限額(消費税込み)は次項の通りとする。

※1 ()括弧内料金はデータ提供する場合の料金

	成果非	卡公開	成果公開		
	大学·公的 研究機関	民間企業等	大学・公的 研究機関	民間企業等	
装置利用料・月極金額 (円/月)	1,800,000	2, 700, 000	600, 000	900, 000	
※ 1	(1, 350, 000)	(2,025,000)	(450,000)	(675, 000)	
装置利用料・年極金額 (円/年)	21, 600, 000	32, 400, 000	7, 200, 000	10, 800, 000	
※ 1	(16, 200, 000)	(24, 300, 000)	(5, 400, 000)	(8, 100, 000)	

技術支援料(消費税込み、ARIM 微細加工部門、ARIM 物質合成部門)

州文版村(相負代だか、AIIIII						
	成果非	卡公開	成果公開			
支援内容	大学·公 的研究機関	民間企業等	大学·公 的研究機関	民間企業等		
	円/15分	円/15 分	円/15 分	円/15 分		
技術代行			1,000	1, 500		
技術補助、オペレーショントレーニング	750	1, 125	250	375		

- ・上記は15分あたりの単価であり、これに利用時間を乗じた額を技術支援料とする。
- ・一予約当たりで15分未満の端数は切り上げ、15分として算出する。

クリーンルーム入室料 (消費税込み、所属区分や成果公開区分によらず同額)

課金対象となる部屋	円/日・人	備考
I215 室	500	上限 5,000 円/月
N415 室	500	上限 5,000 円/月

成膜用材料、レジスト等一部の消耗品は実費負担とする

消耗品費の額については、拠点長が別途告示する

消耗品の取り扱いに関して

・レジスト (ZEP520A) は性能の保証をしかねる為、4月より提供中止にさせて頂きます。 ご自身でのご購入をお願い致します。

なお、クリンルーム内での管理は可能ですが、盗難・紛失等のご対応はできかねます。 (参考代理店)ファインマテリアルシステム有限会社 03-3811-7588

・シリコンウエハの種類が多岐にわたり保有・管理が困難なため、4月より提供中止にさせて頂きます。 ご自身でのご購入をお願い致します。

(参考代理店)株式会社エレクトロニクスエンドマテリアルズコーポレーション 0797-34-7007